# ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕДРЕНИЯ ГРАФИТА С CuCl<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

## Сорокина Н.Е.\*, Шорникова О.Н. Никольская И.В., Авдеев В.В.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Россия Ленинские горы 1, стр.3, Москва, 119992 Россия

\* Факс: +7 (095) 939 20 57 E-mail: shoolga@yandex.ru, nsorokina@mail.ru

### Введение

Особое место среди соединений внедрения в графит (СВГ) занимают тройные СВГ, в состав которых входят несколько индивидуальных интеркалирующих агентов, расположенных в определенной последовательности в графитовой матрице. В настоящей работе исследована возможность внедрения  $H_2SO_4$  в СВГ акцепторного типа, в качестве которого было выбрано СВГ с CuCl<sub>2</sub> благодаря его высокой устойчивости к разложению.

## Результаты и обсуждение

В системе графит - CuCl<sub>2</sub> в зависимости от условий синтеза возможно образование первой и более высоких ступеней СВГ. Устойчивость полностью заполненной I ступени СВГ с хлоридом меди препятствует внедрению Н2SO4 в графитовую матрицу, поскольку замещение интеркалата не происходит. Вторая ступень обладает только одним незаполненным слоем, тем самым ограничивая варианты для синтеза тройных СВГ. В настоящей работе мы остановили свой выбор на III ступени СВГ которая предоставляла CuCl<sub>2</sub>, широкие возможности для варьирования состава и строения СВГ с CuCl<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Для синтеза тройных СВГ использовали однофазные образцы III ступени СВГ состава  $C_{14.7}$ CuCl<sub>2</sub> с  $I_c = 16.26$  Å. Внедрение серной кислоты в СВГ CuCl<sub>2</sub> осуществляли в присутствии окислителя, и в зависимости от времени окислительной обработки возможно получение ряда продуктов: либо называемого «полуторного» СВГ, структура которого образуется попеременно чередующимися слоями интеркалированных CuCl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и незаполненного слоя, либо (с увеличением времени) co структурой, напоминающей «сэндвич», состоящий из двух слоев H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и одного слоя CuCl<sub>2</sub>. Период идентичности полуторного СВГ составляет 21.10 Å, а для соединения типа «сэндвич» -25.50 Å.

Гидролиз тройных  $CB\Gamma - CuCl_2 - H_2SO_4$  приводит к необычному соединению, в котором сохраняется структура исходного  $CB\Gamma$  с  $CuCl_2$ , а слои с серной кислотой отсутствуют.

термообработка Дальнейшая образцов, проведенная в мягких условиях (нагрев до 700 °C), позволяет получить уникальный материал, значительно уширенный вдоль оси «с», в составе которого сохраняется соединение внедрения хлорида меди (пеноСВГ). Повышение температуры обработки до 800 -900 °С является фактором, способствующим разложению СВГ с хлоридом меди и получению обычного пенографита на основе окисленного графита.

ПеноСВГ обладает наряду с низкой насыпной плотностью высокой электропроводностью. Повышение электропроводности обусловлено присутствием СВГ с хлоридом меди, в котором происхожит перераспределение  $\pi$  – электронной плотности углерода между молекулами интеркалата, приводящее к появлению дополнительного количества делокализованных дырок в графитовых слоях.

#### Выводы

В общем виде синтез гетеро- и пенно-СВГ можно представить следующей схемой:

графит 
$$\xrightarrow{\text{CuCl}_2}$$
  $\xrightarrow{\text{CB}\Gamma-\text{CuCl}_2}$   $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4+\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$   $\xrightarrow{\text{CB}\Gamma-\text{CuCl}_2-\text{Окисленный }}$   $\xrightarrow{\text{графит}}$   $<700\,^{\circ}\text{C}$   $\xrightarrow{\text{СВ}\Gamma-\text{CuCl}_2-\text{Пенографит}}$   $\xrightarrow{\text{пенографит}}$   $\xrightarrow{\text{пенографит}}$   $\xrightarrow{\text{мелкодисперсная}}$   $\xrightarrow{\text{фаза окиси меди}}$